# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-326704

(43)Date of publication of application: 26.11.1999

(51)Int.CI.

G02B 6/40 G02B 6/24

(21)Application number: 11-054535

.....

(22)Date of filing:

02.03.1999

(71)Applicant : NGK INSULATORS LTD

(72)Inventor: FUKUYAMA NOBUTSUGU

KURIMOTO HIROKUNI

(30)Priority

Priority number: 10 70657

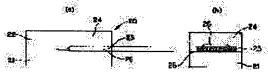
Priority date: 19.03.1998

Priority country: JP

# (54) OPTICAL FIBER ARRAY AND ITS PRODUCTION

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber array which suppresses the stress remaining in the optical fiber array as far as possible at the time of fixing optical fibers by curing an adhesive, substantially obviates the occurrence of loss and has excellent long-term reliability and a process for producing the same. SOLUTION: This process for producing the optical fiber array consists in irradiating the optical fiber array with UV rays in parallel with V-grooves from above the extension line of an optical fiber axis to cure a UV curing Adhesive. An upper substrate comprises a fiber retaining substrate 22 for retaining the optical fibers on the Vgrooves and a coated fiber housing substrate 24 for housing a coated optical fiber 23. This coated fiber housing substrate 24 is formed with a coating housing groove 25 and a groove part 26 for adhesive inflow in the axial direction of the fibers. The adhesive consists of a first adhesive for adhering the fiber retaining substrate 22 and the lower substrate 21 and a second adhesive for adhering the coated optical fiber 23 between the coated fiber housing substrate 24 and the lower substrate 21. The adhesives having the Young's modulus of the first adhesive higher than the Young's modulus of the second adhesive are used.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

28.10.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(11)特許出廣公開番号

# 特開平11-326704

(43)公開日 平成11年(1999)11月26日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

G02B 6/40 6/24 G 0 2 B 6/40

6/24

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 9 百)

(21)出願番号

特願平11-54535

(22)出願日

平成11年(1999)3月2日

(31)優先権主張番号 特願平10-70657

(32)優先日

平10(1998) 3月19日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000004064

日本碍子株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72)発明者 福山 暢嗣

爱知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

(72)発明者 栗本 宏訓

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

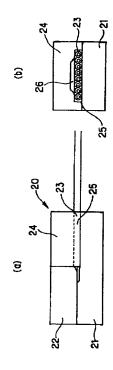
(74)代理人 弁理士 渡邉 一平

# (54) 【発明の名称】 光ファイバーアレイ及びその製造方法

# (57)【要約】

接着剤を硬化して光ファイバーを固定するに 当たり、光ファイバーアレイに残留する応力を極力抑 え、損失の発生などがなく、長期信頼性に優れた光ファ イバーアレイとその製造方法を提供する。

【解決手段】 紫外線を光ファイバー軸の延長線上よ り、V溝に平行に照射して紫外線硬化性接着剤を硬化さ せる光ファイバーアレイの製造方法である。上基板は、 V溝上の光ファイバーを押さえるためのファイバー押さ え基板22と、被覆光ファイバー23を収納するための 被覆ファイバー収納基板24とから構成され、被覆ファ イバー収納基板24は、被覆収納溝25とファイバーの 軸線方向に接着剤流入用溝部26を形成した。また、接 着剤は、ファイバー押さえ基板22と下基板21とを接 着するための第一接着剤と、被覆光ファイバー23を被 覆ファイバー収納基板24と下基板21の間で接着する ための第二接着剤からなり、第一接着剤が第二接着剤に 比してヤング率が大きい。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項 I】 上基板と、V溝が形成された下基板とを 備え、該V溝上に光ファイバーを挿入、配置し、次いで 該上基板と該下基板とを接着剤で固化して光ファイバー をV溝上に固定して整列させる光ファイバーアレイの製 造方法であって、

前記上基板と前記下基板の間に光ファイバーが挿入、配 置され、かつこれら上基板、下基板及び光ファイバーの 間隙に紫外線硬化性接着剤が注入された状態において、 紫外線を、光ファイバー軸の延長線上より、前記V溝に 10 平行に照射して前記紫外線硬化性接着剤を硬化させるこ とを特徴とする光ファイバーアレイの製造方法。

【請求項2】 V溝上の光ファイバーを押さえるための ファイバー押さえ基板と、被覆光ファイバーを収納する ための被覆ファイバー収納基板とから構成された上基板 と、V溝が形成された下基板とを備え、該V溝上に光フ ァイバーを挿入、配置し、次いで該上基板と該下基板と を接着剤で固化して光ファイバーをV溝上に固定して整 列させる光ファイバーアレイの製造方法であって、

前記上基板と前記下基板の間に光ファイバーを挿入、配 20 置した後、これら上基板、下基板及び光ファイバーの間 隙に紫外線硬化性接着剤を注入し、

次いで、紫外線を、光ファイバー軸の延長線上より、前 記V溝に平行に照射して前記紫外線硬化性接着剤を硬化 させることを特徴とする光ファイバーアレイの製造方

【請求項3】 上基板と、V溝が形成された下基板とを 備え、該Ⅴ溝上に光ファイバーを挿入、配置し、次いで 該上基板と該下基板とを接着剤で固化して光ファイバー をV溝上に固定して整列させる光ファイバーアレイの製 30 めの被覆ファイバー収納基板とから構成され、 造方法であって、

前記上基板と前記下基板の間に光ファイバーを挿入、配 置した後、これら上基板、下基板及び光ファイバーの間 隙に、該V溝上の光ファイバーを前記上基板と前記下基 板との間で接着するための第一接着剤と、被覆光ファイ バーを前記上基板と前記下基板の間で接着するための第 二接着剤からなり、前記第一接着剤が前記第二接着剤に 比してヤング率が大きい紫外線硬化性接着剤を注入し、 次いで、紫外線を、光ファイバー軸の延長線上より、前 記V溝に平行に照射して前記紫外線硬化性接着剤を硬化 40 させることを特徴とする光ファイバーアレイの製造方 法。

【請求項4】 紫外線を、V溝上の被覆無し光ファイバ 一から被覆光ファイバーの方向に照射して紫外線硬化性 接着剤を硬化させる請求項1~3のいずれか1項に記載 の光ファイバーアレイの製造方法。

【請求項5】 光ファイバーアレイが、被覆ファイバー を2段重ねしたハーフピッチの光ファイバーアレイであ る請求項1~4のいずれか1項に記載の光ファイバーア レイの製造方法。

【請求項6】 上基板と、V溝が形成された下基板とを 備え、該V溝上に光ファイバーが挿入、配置され、接着 剤で固化して光ファイバーをV溝上に固定し整列させて なる光ファイバーアレイであって、

該上基板は、V溝上の光ファイバーを押さえるためのフ ァイバー押さえ基板と、被覆光ファイバーを収納するた めの被覆ファイバー収納基板とから構成されるととも に、該被覆ファイバー収納基板には、被覆収納溝と、フ ァイバーの軸線方向に接着剤流入用溝部が形成されてい ることを特徴とする光ファイバーアレイ。

【請求項7】 被覆ファイバーを2段重ねしたハーフピ ッチの光ファイバーアレイである請求項6記載の光ファ イバーアレイ。

【請求項8】 上基板と、V溝が形成された下基板とを 備え、該V溝上に光ファイバーが挿入、配置され、接着 剤で固化して光ファイバーをV溝上に固定し整列させて なる光ファイバーアレイであって、

前記接着剤は、該V溝上の光ファイバーを前記上基板と 前記下基板との間で接着するための第一接着剤と、被覆 光ファイバーを前記上基板と前記下基板の間で接着する ための第二接着剤からなり、前記第一接着剤が前記第二 接着剤に比してヤング率が大きいことを特徴とする光フ ァイバーアレイ。

【請求項9】 上基板と、V溝が形成された下基板とを 備え、該V溝上に光ファイバーが挿入、配置され、接着。 剤で固化して光ファイバーをV溝上に固定し整列させて なる光ファイバーアレイであって、

該上基板は、V溝上の光ファイバーを押さえるためのフ ァイバー押さえ基板と、被覆光ファイバーを収納するた

前記接着剤は、前記ファイバー押さえ基板と前記下基板 とを接着するための第一接着剤と、前記被覆光ファイバ ーを前記被覆ファイバー収納基板と前記下基板の間で接 着するための第二接着剤からなり、前記第一接着剤が前 記第二接着剤に比してヤング率が大きいことを特徴とす る光ファイバーアレイ。

【請求項10】 被覆ファイバーを2段重ねしたハーフ ピッチの光ファイバーアレイである請求項8又は9記載 の光ファイバーアレイ。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野 】 本発明は、V溝に光ファイ バーを固定して整列させた光ファイバーアレイ及びその 製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 近年、光ファイバーの高密度化に伴 い、平面導波路(PLC)の多心化が進んでいる。そし て、多心化に合わせ、導波路素子が大型化するのを避 け、さらに高密度化を図るため、従来の標準的な導波路 50 ピッチを短縮化する方向で開発が進められている。そし

て、このような光ファイバーの髙密度化、導波路ピッチ の短縮化に合わせて、光ファイバーに接続する光ファイ バーアレイのファイバー間ピッチも短縮する方向で開発 が進んでいる。

【0003】 図9に、従来のピッチを約半分に短縮したハーフピッチファイバーアレイの一例を示す。図9において、V溝を有する下基板10と、該下基板10の段差部12の上方から被覆ファイバー収納基板15に形成された被覆収納溝17から被覆ファイバー13a、13bが2段に重ね合わせて挿入され、上下の各ファイバーが互い違いにV溝に整列される。次いで、下基板10のV溝上方から上基板(ファイバー押さえ基板)11が設置、固定されることにより、光ファイバーアレイ22としている。

[0004] 上記の場合、上基板と下基板の間に光フ ァイバーが挿入された後、これら上基板、下基板及び光 ファイバーの間隙に紫外線硬化性接着剤を注入し、次い で紫外線を照射して紫外線硬化性接着剤を硬化させて固 定する。との接着剤の硬化は、紫外線を当該接着剤に照 射して行われるが、通常、光ファイバーアレイの上面か **ら光ファイバーアレイの全体に紫外線が当たるように照** 射して、接着剤を硬化させている。しかしながら、接着 剤は硬化する際に収縮が発生するため、上記のように 紫外線を光ファイバーアレイの全体に照射すると、光フ ァイバーアレイ全体の接着剤が同時に硬化するため、使 用する接着剤の収縮とヤング率の積に相当する応力(歪 み)が残留する。この応力は、上下の基板と接着剤の界 面に微小な剥離を発生させ、この剥離が長期的に見て信 頼性を劣化させる要因となったり、また剥離が観察され ないような状態であっても、残留応力が存在している可 能性が高く、従って、このような状態も長期信頼性に問 題を与える要因となる恐れがある。

【0005】 更に、図9において、下基板10と上基板11との間にある第一の接着剤と、下基板10と被覆ファイバー収納基板15の間に存在する段差部12の上方間隙部(被覆収納部)に挿入される第二の接着剤とは、その充填量が大きく異なり、その結果、接着剤が硬化する際の収縮による応力残留も、第二の接着剤の部分では極めて大きくなるという問題があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、かかる従来の問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、接着剤を硬化して光ファイバーを固定するに当たり、光ファイバーアレイに残留する応力を極力抑え、損失の発生などがなく、長期信頼性に優れた光ファイバーアレイとその製造方法を提供することにある。【0007】

【課題を解決するための手段】 そしてその目的は、本 のファイバー押さえ基板と、被覆光ファイバーを収納す 発明によれば、上基板と、V溝が形成された下基板とを 50 るための被覆ファイバー収納基板とから構成されるとと

備え、該Ⅴ溝上に光ファイバーを挿入、配置し、次いで 該上基板と該下基板とを接着剤で固化して光ファイバー をV溝上に固定して整列させる光ファイバーアレイの製 造方法であって、前記上基板と前記下基板の間に光ファ イバーが挿入、配置され、かつこれら上基板、下基板及 び光ファイバーの間隙に紫外線硬化性接着剤が注入され た状態において、紫外線を、光ファイバー軸の延長線上 より、前記V溝に平行に照射して前記紫外線硬化性接着 剤を硬化させることを特徴とする光ファイバーアレイの 製造方法、により達成することができる。また、本発明 によれば、V溝上の光ファイバーを押さえるためのファ イバー押さえ基板と、被覆光ファイバーを収納するため の被覆ファイバー収納基板とから構成された上基板と、 V溝が形成された下基板とを備え、該V溝上に光ファイ バーを挿入、配置し、次いで該上基板と該下基板とを接 着剤で固化して光ファイバーをV溝上に固定して整列さ せる光ファイバーアレイの製造方法であって、前記上基 板と前記下基板の間に光ファイバーを挿入、配置した 後、これら上基板、下基板及び光ファイバーの間隙に紫 外線硬化性接着剤を注入し、次いで、紫外線を、光ファ イバー軸の延長線上より、前記V溝に平行に照射して前 記紫外線硬化性接着剤を硬化させることを特徴とする光 ファイバーアレイの製造方法、が提供される。さらに、 本発明によれば、上基板と、V溝が形成された下基板と を備え、該V溝上に光ファイバーを挿入、配置し、次い で該上基板と該下基板とを接着剤で固化して光ファイバ ーをV溝上に固定して整列させる光ファイバーアレイの 製造方法であって、前記上基板と前記下基板の間に光フ ァイバーを挿入、配置した後、これら上基板、下基板及 び光ファイバーの間隙に、該V溝上の光ファイバーを前 記上基板と前記下基板との間で接着するための第一接着 剤と、被覆光ファイバーを前記上基板と前記下基板の間 で接着するための第二接着剤からなり、前記第一接着剤 が前記第二接着剤に比してヤング率が大きい紫外線硬化 性接着剤を注入し、次いで、紫外線を、光ファイバー軸 の延長線上より、前記V溝に平行に照射して前記紫外線 硬化性接着剤を硬化させることを特徴とする光ファイバ ーアレイの製造方法、が提供される。上記方法において は、紫外線を、V溝上の被覆無し光ファイバーから被覆 光ファイバーの方向に照射して紫外線硬化性接着剤を硬 化させることが好ましい。また、光ファイバーアレイと しては、被覆ファイバーを2段重ねしたハーフピッチの 光ファイバーアレイであるであることが好ましい。 【0008】 又、本発明によれば、上基板と、V溝が 形成された下基板とを備え、該V溝上に光ファイバーが 挿入、配置され、接着剤で固化して光ファイバーをV溝 上に固定し整列させてなる光ファイバーアレイであっ て、該上基板は、V溝上の光ファイバーを押さえるため のファイバー押さえ基板と、被覆光ファイバーを収納す

もに、該被覆ファイバー収納基板には、被覆収納溝と、 ファイバーの軸線方向に接着剤流入用溝部が形成されて いることを特徴とする光ファイバーアレイ、が提供され る。

【0009】 さらに本発明によれば、上基板と、V溝 が形成された下基板とを備え、該V溝上に光ファイバー が挿入、配置され、接着剤で固化して光ファイバーをV 溝上に固定し整列させてなる光ファイバーアレイであっ て、前記接着剤は、該V溝上の光ファイバーを前記上基 板と前記下基板との間で接着するための第一接着剤と、 被覆光ファイバーを前記上基板と前記下基板の間で接着 するための第二接着剤からなり、前記第一接着剤が前記 第二接着剤に比してヤング率が大きいことを特徴とする 光ファイバーアレイ、が提供される。さらにまた、本発 明によれば、上基板と、V溝が形成された下基板とを備 え、該V溝上に光ファイバーが挿入、配置され、接着剤 で固化して光ファイバーをV溝上に固定し整列させてな る光ファイバーアレイであって、該上基板は、V溝上の 光ファイバーを押さえるためのファイバー押さえ基板 と、被覆光ファイバーを収納するための被覆ファイバー 収納基板とから構成され、前記接着剤は、前記ファイバ 一押さえ基板と前記下基板とを接着するための第一接着 剤と、前記被覆光ファイバーを前記被覆ファイバー収納 基板と前記下基板の間で接着するための第二接着剤から なり、前記第一接着剤が前記第二接着剤に比してヤング 率が大きいことを特徴とする光ファイバーアレイ、が提 供される。また、光ファイバーアレイとしては、被覆フ ァイバーを2段重ねしたハーフピッチの光ファイバーア レイであるであることが好ましい。

# [0010]

【発明の実施の形態】 以下、本発明の実施の形態を図 面に基づいて詳細に説明するが、本発明はこれらの実施 の形態に限定されるものではない。図1及び図2は、そ れぞれ本発明の光ファイバーアレイにおける照射方法の 実施例を示す概略図である。図1において、表面にV溝 が形成された下基板1と、該下基板1のV溝の上方に位 置し、V溝上の被覆無し(裸)の光ファイバー2を押さ えるファイバー押さえ基板3と、被覆光ファイバー4を 押さえるための被覆ファイバー収納基板5を備え、被覆 ファイバー収納基板5に形成された被覆収納溝6から被 **覆光ファイバー4が挿入され、裸の光ファイバー2がV** 溝に整列されて、光ファイバーアレイ7が構成されてい る。

【0011】 とのように配置された上基板(ファイバ 一押さえ基板3及び被覆ファイバー収納基板5)、下基 板1及び光ファイバー(被覆なし光ファイバー2と被覆 光ファイバー4)の間隙に、紫外線硬化性の接着剤を毛 細管現象を利用して注入する。次いで、紫外線照射器8 を、光ファイバー軸の延長線上、即ち、被覆なし光ファ

上に設置して、この紫外線照射器8より、紫外線Aを、 V溝上の被覆無し光ファイバー2から方向に照射して接 着剤を硬化させるのである。

【0012】 このように、紫外線Aを光ファイバー軸 の延長線上から光ファイバー方向に向かって照射する と、紫外線Aは光ファイバーアレイ7を透過し、紫外線 硬化性接着剤の硬化が、V溝上の被覆無し光ファイバー 2の部分から被覆光ファイバー4の部分へと順次進行す る。この場合、接着剤の硬化収縮が発生しても、その後 部に存在する未硬化の接着剤が収縮部に供給され、常に 歪みのない状態で接着剤の硬化が前面部(被覆無し光フ ァイバー2の前方端面)から被覆光ファイバー4方向 (後部) にかけて進行する。この結果、接着剤の硬化後 も、光ファイバーアレイ7 に応力が残留せず、極めて信 頼性の高い光ファイバーアレイを得ることができる。な お、この効果は、光ファイバーアレイのV溝部のみなら ず、被覆光ファイバーを収納した被覆収納溝の部分でも 同様に生じる。

【0013】 また、図2に示すように、紫外線照射器 8が、光ファイバー軸の延長線上からずれて配置され、 紫外線Aの照射方向が多少傾いても、図1と同様に効果 を奏することができる。なお、9はブラインドで、光フ ァイバーアレイ7へその上方からの紫外線照射を防止し ている。但し、紫外線照射器8の配置は、紫外線Aが光 ファイバーアレイ7の表面で反射して、内部に未硬化部 が発生しない程度の傾斜であることが必要である。ま た、紫外線照射器8の光ファイバー軸の延長線からの傾 斜角度は、大きすぎると、光ファイバーアレイ7の前面 部から後部を通って紫外線Aが照射される光量より、図 2において、上方より光ファイバーアレイ7に当たる紫 外線Aの光量の方が大きくなる部分が発生し、この部分 が先に硬化してしまう現象が生じることがあり、このよ うな現象が発生しない程度の傾斜角度の範囲にすること が必要である。

【0014】 図3は、本発明における、被覆ファイバ ーが一段の標準型光ファイバーアレイの一例を示す概略 構成図で、(a)は正面図、(b)は右側面図である。図4 は、本発明における、被覆ファイバーを2段重ねしたハ ーフピッチの光ファイバーアレイの一例を示す概略構成 図で、(a)は正面図、(b)は右側面図である。さらに、図 5は、本発明における、被覆ファイバーを2段重ねした ハーフピッチの光ファイバーアレイの他の例を示す概略 構成図で、(a)は正面図、(b)は右側面図である。図3 (a)(b)において、光ファイバーアレイ20は、表面にV 溝が形成された下基板21と、該下基板21のV溝の上 方に位置し、V溝上の被覆無し(裸)の光ファイバーを 押さえるファイバー押さえ基板22を備えるとともに、 被覆光ファイバー23を押さえるための被覆ファイバー 収納基板24を備えている。そして、被覆ファイバー収 イバー2の前方(図上左側)の光ファイバー軸の延長線 50 納基板24に形成された被覆収納溝25から被覆光ファ

イバー23が挿入され、先端部のの被覆無し光ファイバーがV溝に整列される。このように、V溝上に光ファイバーが挿入、配置された後、上基板たるファイバー押さえ基板22及び被覆ファイバー収納基板24と、下基板21、及び被覆無し光ファイバー、被覆光ファイバー23との間隙に接着剤が注入され、次いで、上記で説明したように紫外線が照射されることにより、接着剤が硬化し、光ファイバーアレイ20が完成する。

【0015】 本実施例では、図3(b)に示すように、被覆ファイバー収納基板24に、被覆収納溝25とともに、ファイバーの軸線方向に接着剤流入用溝部26が形成されている。すなわち、上記において、図1~2を用いて説明したように、接着剤の硬化収縮を補う接着剤の連続的な供給が、残留応力の少ない接着剤硬化の実現に有効である。そこで、この点を積極的に機能させるべく、光ファイバーアレイ20の後部において接着剤供給元となる被覆収納溝25の部分に、さらに接着剤流入用溝部(孔部)26を設けた。接着剤の供給方向、すなわち溝部26の方向は、紫外線照射方向に対して平行であることが好ましい。

【0016】 また、被覆収納溝25に、このような接着剤流入用溝部26を設けるのは、剥離等が、接着剤量の多いこの被覆収納溝25の部分で特に顕著に現れるからである。 V溝部 (V溝上面部を含む)では、硬化収縮が発生しても、V溝と光ファイバーの隙間の空間しか接着剤が存在しないため、微量の接着剤が供給されれば良い。これに対して、被覆収納溝25の部分では空間も大きく、多量の接着剤の供給が必要であるため、このような接着剤流入用溝部26を設けることが有効になる。

【0017】 また、図4 (a)に示すように、接着剤流入用溝部26の後部側に接着剤27を塗布しておくと、被覆収納溝25内にある接着剤の硬化収縮に応じて接着剤27がこの部分から接着剤流入用溝部26を通して供給される。このように、接着剤流入用溝部26の後部側に接着剤27を塗布しておくことは、図4(a)(b)及び図5(a)(b)に示すような被覆ファイバーを2段重ねしたハーフピッチの光ファイバーアレイに対して、特に有効である。これは、被覆ファイバー2段分のの空間を要する上に、2段に積層したことにより必然的に発生するファイバーのテーバー部(曲げ応力緩和部)が存在するため、図3(a)(b)のような標準型(通常ピッチ)の光ファイバーアレイと比較して必要な接着剤の量が格段と多くなることによる。

【0018】 すなわち、図4(a)(b)及び図5(a)(b)の 光ファイバーアレイにおいては、被覆収納基板24に形 成された被覆収納溝25から被覆光ファイバー23a, 23bが2段に重ね合わせて挿入され、上下の各ファイ バーが互い違いにV溝に整列されるが、上記したよう に、被覆光ファイバー23a,23bを2段に積層した ことにより、ファイバーのテーバー部28が必要とな り、接着剤の量が格段と多くなるのである。なむ、図4 (a)(b)の例では、接着剤流入用溝部26は、被覆収納溝25を大きくして2段重ねの被覆光ファイバー23a,23bの上方に、空間を設けたものであり、図5(a)(b)の例では、接着剤流入用溝部26を、被覆収納溝25の内側側面部に設けたものである。

【0019】 次に、本発明の別の態様を説明する。前述したように、V溝部(V溝上面部を含む)の接着剤量に比べて、被覆収納溝部分の接着剤の量は非常に多い。ところで、光ファイバーアレイにおいて、V溝にファイバーを固定するための接着剤には、以下の特性を有することが望ましい。

- (1)熱変動や温度に対する抵抗力が強い、いわゆる耐候性が高いこと。
- (2)熱変動によりファイバーに応力が加わらないこと。 (3)機械的衝撃や応力に耐えること(外力や端面研磨時 の衝撃)。
- (4)所定以上の硬度を有すること(柔らかいと、端面の 研磨により接着剤が必要以上にへこむため)。
- 0 これに対して、被覆収納溝部分の接着剤は、
  - (1)ファイバーの曲げ応力が直接V溝部の裸ファイバー に加わらないように、所定以上の弾性を有すること(ヤング率が低いこと)。なお、このことは、曲げ応力がある部分に集中することを防ぎ、連続的に緩和するという 意義も有する。
  - (2)接着剤の量が多くなる部位であり、応力が強く働く可能性があるため、それを緩和するため、柔らかいとと
- (3)熱変動によりファイバーに応力が加わらないこと。 ) (4)所定以上、熱変動や温度に対する抵抗力が強い、い わゆる耐候性が高いこと。

等が求められる。すなわち、大局的に云えば、V 溝部に はある程度硬く、被覆収納溝部分にはある程度柔らかい 接着剤が求められる。

【0020】 そこで、本発明の光ファイバーアレイでは、図6(a)(b)(c)に示すように、接着剤として、上基板(ファイバー押さえ基板)22と下基板21のV溝部分とを接着するための第一接着剤30と、被覆光ファイバー23a,23bを被覆ファイバー収納基板24と下基板21の被覆光ファイバー支持部31との間で接着するための第二接着剤32を分け、2種類の接着剤を用いた。この場合、重要な事項はヤング率で、第一接着剤のヤング率が第二接着剤のヤング率に比べて大きいものを用いる。

【0021】 このように、使用する接着剤の種類を、ファイバー押さえ基板22とV溝部分との接着と、被覆ファイバー収納基板24と被覆光ファイバー支持部31との間の接着とで変え、しかも前者の接着をヤング率の大きい(硬い)第一接着剤30、後者の接着をそれより ヤング率の小さい(柔らかい)第二接着剤32を用いた

ので、充填量の多い第二接着削32は、ヤング率が小さ いため硬化・収縮の際にもそれほど大きく収縮せず、ま た柔らかいために、残留応力が小さい。一方、第一接着 剤30は硬く収縮も大きいが、充填量が少ないため、同 じく残留応力は大きくなく、問題がない。

【0022】 上記において、第一接着剤30として は、エポキシ系接着剤が好ましい。エポキシ系接着剤 は、接着力が強く、耐候性が高いことから、上記した条 件に合致する。一方、第二接着剤32としては、アクリ ル系やシリコン系の接着剤から、上記した条件に合致す るものを選択して使用する。また、第一接着剤のヤング 率は2~40kgf/mm<sup>2</sup>が好ましく、第二接着剤の ヤング率は0.2~2kgf/mm'が好ましい。な お、本発明に係る光ファイバーアレイを形成する上基板 および下基板は、光を透過する材料で構成されており、 例えば、ガラス材料やプラスチック材料を用いることが できる。

#### [0023]

【実施例】 以下、本発明を具体的な実施例に基づいて 更に詳しく説明する。

(実施例1:標準ピッチ品)被覆ファイバーが一段の標 準型光ファイバーアレイを用いて、図7に示すように紫 外線を照射した。標準型光ファイバーアレイでは、被覆 収納溝部分でも多量の接着剤が必要になることは少ない ので、信頼性を重視し、一種のエポキシ樹脂接着剤を用 いた。このエポキシ樹脂接着剤は、ヤング率7.6 kg f/mm<sup>1</sup>、硬度86 (ショアD)、硬化収縮率1.8 8%の特性を有し、エポキシ樹脂の中では、低ヤング率 で、硬度は標準的なものである。

【0024】 図7に示すように、標準型光ファイバー アレイ40を用い、エポキシ樹脂接着剤の塗布は、光フ ァイバーアレイ40の後部(図上右側)から行い、光フ ァイバーアレイ40の先端部(図上左側)まで流れ出て きたことを確認した後、紫外線照射を行った。上記接着 剤の硬化収縮はそれ程大きくないが、硬化収縮による応 力を回避するため、紫外線照射器41を、光ファイバー 軸の延長線上、即ち、光ファイバーアレイ40の前方 (図上左側) の光ファイバー軸の延長線上に設置して、 この紫外線照射器41より、紫外線Aを、光ファイバー アレイに照射して接着剤を硬化させた。紫外線の光量は 40 50mW、照射時間は3分であった。その結果、接着剤 の硬化収縮による剥離、微小な気泡等の欠陥は観察され ず、非常に良好な光ファイバーアレイを得ることができ た。 さらに、本製品 (標準型光ファイバーアレイ)を、 90%、75℃で2週間の髙温髙湿試験にかけたとと ろ、剥離の進行度合いは上面からの紫外線照射品と比較 し良好であった。

【0025】(実施例2:ハーフピッチファイバーアレ イ)被覆ファイバーを2段重ねしたハーフピッチの光フ ァイバーアレイ50を用いて、図8(a)(b)に示すように 50

紫外線を照射した。ハーフピッチファイバーアレイ50 では、被覆収納溝部分において多量の接着剤が必要にな るので、本実施例では、図8(b)のように、接着剤流入 用溝部51を設けた。接着剤としては、ハーフピッチフ ァイバーアレイ50のV溝部53では、実施例1と同じ エポキシ樹脂接着剤を用い、被覆収納溝部分54には変 性アクリレート系接着剤で、ヤング率0.58kgf/ mm'、硬度85 (ショアA)、硬化収縮率6.1%の 特性を有するものを用いた。この変性アクリレート系接 着剤は弾性接着剤であり、ヤング率、硬度ともかなり低 く、いわゆる柔らかい接着剤である。

【0026】 図8(a)(b)に示すように、ハーフピッチ ファイバーアレイ50を用い、V溝部53についてまず ハーフピッチファイバーアレイ5 0の前方(図(a)左 側)からエポキシ樹脂接着剤を塗布し、毛細管現象を利 用してV溝内部に該接着剤を浸透させた。 V溝部53全 体にエポキシ樹脂接着剤が行き渡ったことを確認した 後、実施例1と同様にして、紫外線照射器52により、 紫外線の照射を行った。紫外線の光量、照射時間は、実 20 施例1と同じとした。次に、被覆収納溝部分54につい て、変性アクリレート系接着剤をハーフピッチファイバ ーアレイ50の後部(図(a)右側)から塗布した。この とき、ファイバー押さえ基板55と被覆ファイバー収納 基板56の境界部分に、空気抜き孔57を設けておく と、被覆収納溝部分54の端部(あるいはV溝部53の 後端部)まで空気を巻き込むことなく、変性アクリレー ト系接着剤を浸透させることができた。

【0027】 次いで、紫外線照射器52により、上記 と同様に、ハーフピッチファイバーアレイ50の前方側 より紫外線の照射を用い、被覆収納溝部分54の変性ア クリレート系接着剤を順次硬化させた。この結果、V溝 部及び被覆収納溝部分の2種類の接着剤について、硬化 収縮による剥離や微小な気泡を発生させず、非常に良好 なハーフピッチファイバーアレイを得ることができた。 さらに、本製品 (ハーフピッチファイバーアレイ) を、 90%、75℃で2週間の高温高湿試験にかけたとこ ろ、剥離の進行度合いは上面からの紫外線照射品と比較 し良好であった。

#### [0028]

30

【発明の効果】 以上説明したように、本発明によれ ば、接着剤の硬化に際して、光ファイバーアレイに残留 する応力を極力抑え、損失の発生などがなく、長期信頼 性に優れた光ファイバーアレイとその製造方法を提供す ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の光ファイバーアレイにおける照射方 法の一実施例を示す概略図である。

本発明の光ファイバーアレイにおける照射方 【図2】 法の他の実施例を示す概略図である。

【図3】 本発明における、被覆ファイバーが一段の標

準型光ファイバーアレイの一例を示す概略構成図で、(a)は正面図、(b)は右側面図である。

【図4】 本発明における、被覆ファイバーを2段重ね したハーフピッチの光ファイバーアレイの一例を示す概 略構成図で、(a)は正面図、(b)は右側面図である。

【図5】 本発明における、被覆ファイバーを2段重ねしたハーフピッチの光ファイバーアレイの他の例を示す 概略構成図で、(a)は正面図、(b)は右側面図である。

【図6】 本発明の光ファイバーアレイにおいて2種類の接着剤を用いた例を示す概略構成図で、(a)は左側面図、(b)は正面図、(c)は右側面図である。

【図7】 本発明の光ファイバーアレイにおける照射方法の他の実施例を示す概略図である。

【図8】 本発明の光ファイバーアレイにおける照射方\*

\* 法の他の実施例を示す概略図で、(a)は正面図、(b)は右 側面図である。

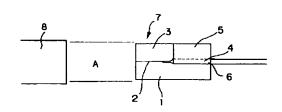
【図9】 従来のハーフピッチファイバーアレイの一例 を示す正面図である。

#### 【符号の説明】

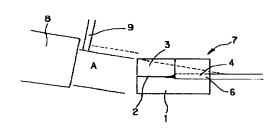
(7)

1…下基板、2…被覆無し(裸)の光ファイバー、3…ファイバー押さえ基板、4…被覆光ファイバー、5…被覆ファイバー収納基板、6…被覆収納溝、8…紫外線照射器、20…光ファイバーアレイ、21…下基板、22 …ファイバー押さえ基板、23…被覆光ファイバー、24…被覆ファイバー 一収納基板、25…被覆収納溝、26…接着剤流入用溝部、28…テーバー部、30…第一接着剤、31…被覆光ファイバー支持部、32…第二接着剤。

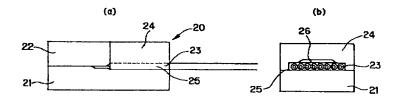




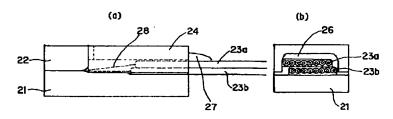
【図2】



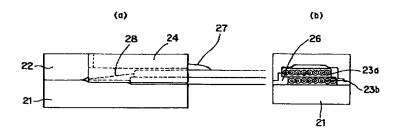
【図3】



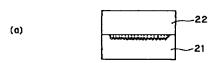
【図4】



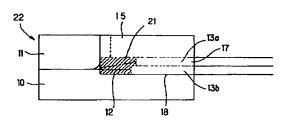
【図5】

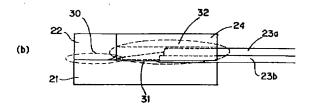


【図6】

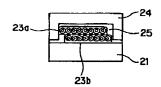


【図9】

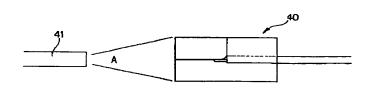




(c)



【図7】



【図8】

